This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-204523

(43) Date of publication of application: 24.07.1992

(51)Int.CI.

G02F 1/295

G02B 6/12

(21)Application number: 02-330435

(71)Applicant: OMRON CORP

(22)Date of filing:

30.11.1990

(72)Inventor: KIYOMOTO HIRONOBU

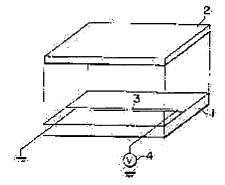
HORIE NORISADA

HOSOKAWA HAYAMI

(54) OPTICAL WAVEGUIDE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To shorten the manufacturing time and obtain an optical waveguide device with which the need of positioning a heating electrode is obviated, by forming the heating electrode having a optical waveguide pattern on the upper or undersurfaces of a optical waveguide layer. CONSTITUTION: In an optical waveguide, if electric current flows in a thin film heater 3 from a power source A, the thin film heater 3 generates heat. Then, also the part of the optical waveguide layer 2 on the thin film heater 3 is heated along the pattern 9 of the thin film heater 3. The refractive index of the heated part of the optical waveguide layer 2 becomes higher than other part. Accordingly, a threedimensional optical guide is formed. Accordingly, if light is inputted from one edge of the guide passage, the inputted light advances in the guide passage. At this time, the pattern of the thin film heater may be formed according to the shape of the guide passage, and the formation to an arbitrary shape is enabled. Accordingly, patterning can be carried out only for the thin film heater, and the need of



positioning for the optical waveguide is perfectly obviated. In particular, a three-dimensional optical waveguide having an arbitrary shape can be formed by forming the optical waveguide layer by hardening the liquid material without using a stamper.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-204523

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月24日

G 02 F G 02 B

7246-2K 7036-2K Н

·審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 光導波路装置

> 顧 平2-330435 ②特

願 平2(1990)11月30日 28出

@発 明

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オムロン株式会社

内

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オムロン株式会社

美

禎

京都府京都市右京区花園土堂町10番地 オムロン株式会社

⑦出 願 人

オムロン株式会社 弁理士 牛久 健司

細 -111

京都府京都市右京区花園土堂町10番地

1. 発明の名称

光導波路装置

2. 特許請求の範囲

基板.

熱光学効果を有する材料を用いて上記基板上に 形成された光導波層、および

三次元光導波路を形成するために上記光導波層 の上面および下面の少なくともいずれか一方に装 荷されかつ形成すべき光導波路パターンを有する 加熱電極,

から構成される光導波路装置。

3. 発明の詳細な説明

発明の背景

この発明は、熱光学効果を利用して光を制御す る光導波路装履に関する。

従来技術とその問題点

熱光学効果を利用して光を制御する従来の光導

波路の1つにイオン交換ガラス導波路があり、 カットオフ形スイッチ,分岐スイッチなどが実現 されている。このような光導波路装置を作製する ためにはパターニングを行なった上でイオン交換 を行ない、その後加熱電極を装荷する工程が必要

しかしながらイオン交換に比較的長時間を要す るという問題がある。また,加熱電極をイオン交 換光導波路に対して正確に位置合わせしなければ ならず、この作業にも比較的長い時間が必要であ

発明の概要

発明の目的

この発明は、製造時間を短縮できるとともに加 熱電極の位置合わせが不要な光導波路装置を提供 することを目的とする。

発明の構成,作用および効果

この発明による光導波路装置は, 基板, 熱光学 効果を有する材料を用いて上記芸板上に形成され た光導波層,および三次元光導波路を形成するた

めに上記光導 波層の上而および下面の少なくともいずれか一方に 装荷されかつ形成すべき光導 波路パターンを有する加熱電極から構成されている。

この発明によると、熱光学効果を有する材料により構成される光導波層の上面または下面に光導液路の水の上面または下面に光導液路パターンを有する加熱電極が形成されている。

加熱電極に電流を流すと電極が発熱し、その直下または直上の光導波層部分が熱せられる。熱せられた光導波層の部分は屈折率が増加し、加熱電極パターンにそって三次元光導波路が形成される。

この発明による光導波路装置は従来のイイオン交換 なり、イオン交換なしで三次元元 製造時間の短縮化下 図 ることができる。したがって製造コストを準みることができる。また、加熱では三次元光準がない。と 現 す べき部分に 設 ければよく、 従来の ない に と 東 親 路 に 位 個 合わせ して 形成 す る 必 と が で き る に と がって 製造 時間 の 短縮 化 を 図 る ことが で き る

- 3 -

第1 図に示す光導波路装置は以下のようにして作製することができる。

ガラス 基板 1 を用意する。ガラス基板 1 上にスパッタリングまたは蒸箱により薄膜ヒータ 3 を装荷する。この 膜またはその後薄膜ヒータ 3 の 両端部に電源 4 を接続するためのリード部分を形成する。

ガラス基板 1 上に光導液 層となる液状材料をスピンコーティングし、その後この液状材料を硬化させることにより光導波層 2 を形成する。液状材料として紫外線硬化樹脂を選択した場合には、硬化させるために紫外線を照射する。

実施例の説明

第1 図はこの 発明による光導波路装置を示す分解斜視図である。

- 4 -

ヒータ3の真下の光導波隔2の部分が光導波路化する。

第3図は他の実施例を示すもので、この発明を 光スイッチに適用した実施例の分解斜視図であ る。

ガラス 基板 1 上に 2 つの 薄膜 ヒータ 3 A および3 B が装荷されている。一方の 薄膜 ヒータ 3 A の両端 部間には 電源 4 A が接続されており、 他方の薄膜ヒータ 3 B の両端部間にも電源 4 B が接続されている。

薄膜ヒータ3Aと3Bは、一方の端部においてはそれらの間の間隔が非常に狭く、中間部付近で間隔がしだいに増大し、他方の端部では間隔は大きくなっている。

これらの薄膜ヒータ 3 A. 3 Bを含む基板 1 の上面上に光導波層 2 が形成されている。

間隔が狭い一端部において、滞膜ヒータ 3 A と 3 B の 以上の 光 導 波 届 2 に 光 を 入 射 さ せ る と する。 一方 の 海 膜 ヒータ (た と え ば 4 B) に の み 通 で して 加 熱 す る と , こ の 芳 膜 ヒータ の 真 上 部 分 に

- 5 --

- 6 -

特開平 4-204523(3)

第3図に示す光スイッチもガラス基板 1 上に薄膜ヒータ 3 Aおよび 3 Bを形成したのち、ガラス 基板 1 上に熱光学効果を有する 被状材料をスピン コーティングしてこの 液状材料を硬化することに より作製することができる。

光導波層 2 の上而上に薄膜ヒータ 3 A 、 3 B を 形成するようにしてもよい。

薄膜ヒータのパターンは形成すべき三次元光導 波路の形状に応じて作製すればよく、任息の形の ものとすることができる。

する位置合わせは全く不要である。 とくに、光導 故層を被状材料を硬化させることによりスタンパを用いることなく、 任意の形状の三次元光導波路の作製が可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の実施例を示すもので、光導 波路装置の分解斜視図である。第2 図はこの発明 の他の実施例を示し、光導波路装置の斜視図であ

第3 図はこの発明による光導波路装置を光スイッチに応用した実施例を示す分解斜視図である。

1 … ガラス基板,

2 … 光導波層,

以上

特許出願人 オムロン株式会社 代理人 弁理士牛 久 健 司

- 8 -

